Process for the electroless deposition of metals.

Patent Number:

EP0036940

Publication date:

1981-10-07

Inventor(s):

SCHMITT DIETER DR

Applicant(s):

MERCK PATENT GMBH (DE)

Requested Patent: EP0036940, B1

Application Number: EP19810101169 19810219

Priority Number(s): DE19803012006 19800328

IPC Classification:

C23C3/02

EC Classification:

C23C18/52; C23C18/16B

Equivalents:

BR8101866, <u>DE3012006</u>, <u>ES8205268</u>, <u>FI66437B</u>, <u>FI66437C</u>, <u>FI810947</u>, JP56150176

Cited Documents:

DE2040930; DE1771342; DE2427077

Abstract

1. Process for the electroless deposition of a uniform layer of metal by spraying an aqueous metal deposition solution containing a metal salt and a reducing agent, characterized in that, by lowering the solution concentration at the point where the sprayed metal deposition solution first makes contact with the substrate surface to about 50 to 5 % of the concentration in the spray jet, a cohesive thin coating of metal is first produced on the substrate surface, which coating is increased to the desired thickness by subsequent treatment with a deposition solution of the customary concentration.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

Description

Verfahren zur stromlosen Metallabscheidung Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur stromlosen Me- tallabscheidung.

Es ist bekannt, durch Aufsprühen von wässerigen Losungen von Metallsalzen und geeigneten Reduktionsmitteln auf Substratoberflächen auf diesen Metallschichten abzuscheiden. Auf diese Weise werden heute beispielsweise Überzüge von Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Kobalt, Chrom, Platin und Palladium auf den verschiedensten Substratmaterialien erzeugt Gegenüber der ebenfalls häufigen galvanischen Metallabscheidung haben die stromlosen Verfahren den Vorteil, dass die zu beschichtende Substratoberfläche nicht elektrisch leitfähig sein oder gemacht werden muss. Ausserdem ist die Verteilung des abgeschiedenen Metalls auf der gesamten zu beschichtenden Substratoberfläche gewöhnlich gleichmässiger, weil sie nicht von der Stromdichte abhängig ist, die ins- besondere bei nicht völlig ebenen Öberflächen auch an räumlich benachbarten Flächenelementen sehr unterschiedlich sein kann.

Indessen ist auch bei der stromlosen Metallabscheidung, die im technischen Massstab uberwiegend durch Aufsprühen der Metallabscheidungsbäder auf die Substratoberfläche erfolgt, die Schichtdicke nicht immer an allen Stellen so gleichmässig, wie es zur wirtschaftlichen Ausnutzung der in den Bäaern enthaltenen Metallsalze erwünscht ist.

Bei den gebräuchlichen Metallabscheidungsbädern werden zwei oder mehrere Teilbäder - eines mit dem Metallsalz, ein zweites mit dem notwendigen Reduktionsmittel, gegebenenfalls weitere mit Zusatzstoffen wie Komplexbildnern, Stabilisatoren und/oder Glanzbildnern gleichzeitig, aber getrennt versprüht, um eine Metallabscheidung vor dem Auftreffen auf die zu beschichtende Substratoberfläche zu vermeiden Soweit für dieses Versprühen Luft-Zerstäubungsdüsen eingesetzt werden, wird zwar eine sehr feine Vernebelung der Teilbäder und damit eine gute Durchmischung auf der zu beschichtenden Oberfläche erreicht; gleichzeitig werden aber von den bei dieser Arbeitsweise notwendigen Absaugvorrichtungen für die Abluft auch beträchtliche Anteile der feinen Nebeltröpfchen mit abgesaugt, die eine Metallabscheidung in den Absaugkanälen bewirken, wo sie unerwünscht ist und unter oft hohem Kostenaufwand entfernt werden muss. Bei dem aus diesem Grund häufiger angewendeten Verspruhen aus Nasszerstäuberdüsen (Air less-Verfnhren) werden wesentlich grössere Sprühtröpfchen erhalten Die Metallabscheidung auf der Substratoberfläche beginnt nun Überall an den Stellen, wo SprMhtröpfshen des Netallsalz-Teilbades mit solchen des Reduktionsmittel-Teilbades zusammentreffen. Dabei sind die Mischungsverhältnisse an manchen Stellen richtig für eine sofort beginnende festhaftende Netallab- scheidung, an anderen Stellen dazwischen aber werden die für die Abscheidung notwendigen Konzentrationen der Reaktionspartner erst etwas später erreicht. Die dabei nur Sekundenbruchteile voneinander verschiedenen Aa- fangszeiten der Metallabscheidung bewirken so

eine zunächst punktförmige Abscheidung, wobei sich diese Punkte dann solange verstärken und soweit ausdehnen, bis sie zu einer flächenhaften Beschichtung zusammenwachsen. Auf diese Weise entsteht ein zwar makroskopisch gleichmässiger Metallbelag, der jedoch im Mikrobereich eine kömige Struktur aufweist, in der die Schichtdicken in benachbarten Mikrobereichen sich um ein Mehrfaches voneinander unterscheiden können. Die Qualität jeder Metallbeschichtung ist in der Regel durch die Stellen mit der geringsten Schichtdicke bestimmt; zur Erzielung einer insgesamt befriedigenden Beschichtungs qualität wird daher wesentlich mehr Metarlbeschichtungs- bad verDrauchte als der notwendigen Mindestschichtdicke entspricht. Besonders bei Edelmetallbeschichtungen, zum Beispiel bei der Resstellung von Spiegeln durch Versilberung von Glas, bedeutet die Menge des Metalls, das ar den Stellen mit hoher Schichtdicke überflüssig abge schieden ist, einen beachtlichen Verlust.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung eines Verfahrens zur stromlosen Metallabscheidung durch Versprühen eines Metallabscheidungsbades, bei dem das Metall in möglichst gleichmässiger schicht dicke abgeschieden wird.

Es wurde nun gefunden, dass eine sehr gleichmässige Ne- talischicht durch Aufsprühen eines wässerigen Metallab scheidungsbades auf eine Substratoberfläche hergestellt werden kann, wenn das Metallabscheidungsbad im Augenblick des Auftreffens auf die Substratoberfläche mit Wasser verdünnt wird. Die Abscheidungsgeschwindigkeit wird wesentlich von den Konzentrationen der Reaktionspartner in den sich vereinigenden aufgesprühten Tröpfchen bestimmt, wenn die Konzentration durch das Zumischen von Wasser im Augenblick des Auftreffens verringert wird, ist die Zeit bis zum Beginn der Metallabscheidung länger. In dieser Zeit kann eine vollständige Durchmischung der aufgesprühten Tröpfchen erfolgen, so dass die Metallabscheidung nicht punktförmig beginnt, sondern flächenhaft in Form einer sehr dünnen, aber geschlossenen Schicht. Der gleiche Effekt wird erzielt, wenn zunächst stark verdünnte Lösungen des Metallsalz Teilbades und des Reduktionsmittel-Teilbades durch separate Düsen zur Bildung eines gut durchmischten, stark verdünnten Metallabscheidungsbades aufgesprüht werden.

Gegenstand der Erfindung ist somit das Verfahren zur stromlosen Abscheidung einer gleichmässigen Metallschicht durch Aufsprühen eines ein Metallsalz und ein Reduktionsmittel und gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthaltenden Metallabscheidungsbades auf eine Substratoberfläche, das dadurch gekennzeichnet ist, dass durch Rerab- setzung der Badkonzentration zunächst ein zusammenhängender dünner MetallÜberzug auf der Substratoberfläche erzeugt wird, der durch anschliessende Behandlung mit einem Abscheidungsbad üblicher Konzentration bis zur gewunschten Dicke verstärkt wird.

Aus der US-PS 3 983 266 ist es zwar bekannt, bei der stromlosen Versilberung von Glas zur Spiegelherstellung vor dem Aufsprühen des Versilberungsbades das Substrat mit Wasser von etwa 50 C zu besprühen. Bei diesem Verfahren geschieht dieses Bespruhen mit warmem Wasser jedoch nur zu dem Zweck, um die Glaspiatten vor der Versilberung zu erwärmen und überschüssige Aktivierungslösung abzuspülen. Aus dieser Patentschrift ist nicht zu entnehmen, dass das Wasser zum Zweck der anfänglichen Verdünnung der anschliessend aufgesprühten Versilberungslösung aufgesprüht wird, und erst recht nicht der über- raschende Effekt, dass dadurch besonders gleichmässige Silberschichten erzielt werden.

Das erfindungsgemässe Verfahren ist prinzipiell bei allen üblicherweise stromlos abgeschiedenen Metallbeschichtungen anwendbar. Da es deutliche Einsparungen an Metallsalzen ermöglicht, wird es bevorzugt bei der Aufbringung von Edelmetallschichten, zum Beispiel aus Gold, Silber, Platin oder Palladium angewendet. Für jedes nach dem erfindungsgemässen Verfahren abzuscheidende Metall können die jeweils üblichen Reduktionsmittel verwendet werden, beispielsweise Hypophosphit für Gold, Formaldehyd, Zucker oder Zuckerderivate für Silber, By drazishydrat für Platin oder Palladium.

Nach dem erfindungsgemässen Verfahren kann überall da gearbeitet werden, wo ein an sich übliches wässeriges Metallabscheidungsbad auf eine Substratoberfläche auf- gesprüht wird. Der erfindungsgemässe Verdünnungss chritt kann dabei auf verschiedene Art und Weise erfolgen So kann zum Beispiel das Metallabscheidungsbad in eine sich gegebenenfalls bewegende dünne Wasserschicht auf der Substratoberfläche gesprüht werden, wobei die Wasser menge so gewählt wird, dass im Augenblick des Auftreffens des Sprühstrahls auf die Wasserschicht die Konzentration des Bades oder mindestens des Metallsalz-Teilbades auf 50 bis 5 % der Konzentration im Sprühstrah1 herabgesetzt wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird das erfin dungsgemässe Verfahren bei den praxisüblichen Metallabscheidungsanlagen angewendet, wo das Substrat auf einem Förderband unter einer Anzahl von in der BeweguAgs- richtung des Förderbandes hintereinander an einem Balken angeordneten Sprühdüsen entlang bewegt wird, wobei sich der Balken mit den Sprühdüsen quer zur Bewegungsrichtung des Förderbandes uber dem Substrat hin und her bewegt. Bei einer derartigen Anlage wird erfindungsgemäss aus der ersten Düse - in Bewegungsrichtung des Förderbandes gesehen - reines wasser unter einem solchen Druck versprüht, dass sich beim Auftreffen auf das Substrat eine Wasserwelle ausbildet, die abhängig von der Transportgeschwindigkeit des Bandes und dem Aufsprühmittel mit ihrer grössten Amplitude in einer geringen Entfernung vor dem Sprühkegel entlangläuft.

Die zweite und gegebenenfalls weitere Düsen bzw. Düsenpaaretaus denen das Metallisierungsbad, gegebenenfalls auch in Form von Teilbädern, versprüht wird, werden dann so eingestellt, dass sich deren Sprühkegel partiell mit dem der Wasserdüse überlappt, wobei das- Zentrum des Sprühkegels der zweiten Düse bzw. Düsenpaares etwa über die

höchste Stelle der vor dem ersten Sprühkegel entlanglaufenden Wasserwelle eingestellt wird. Es kann jedoch auch zweckmässig sein, den Sprühkegel der Wasser-Düse(n) so einzustellen, dass er sich vollständig mit dem (den) Sprühkegel(n) der ersten Düse bzw. des ersten Düsenpaares überlappt. Wenn aus der zweiten und dritten Düse bzw. den zweiten und dritten Düsenpaaren das Netallabscheidungsbad in Form von zwei Teilbädern versprüht wird, werden diese so eingestellt, dass ihre Sprühkegel auf der Substratoberfläche voll zusammentreffen. Aus weiteren Düsen bzw.

Düsenpaaren werden dann immer abwechselnd die beiden Teilbäder so, versprüht, dass sich die Sprühkegel partiell überlappen Auf diese Weise wird die Konzentration des Metallabscheidungsbades auf dem Substrat mit dem Vortransport stufenweise erhöht, bis nach dem Passieren der letzten Düse die der gewünschten Schichtdicke entsprechende Badkonzentration erreicht ist. Nach einer für das je weilige Metallabscheidungsbad spezifischen Reaktionszeit wird dann die Substratoberfläche in an sich üblicher Weise durch Abspülen mit Wasser von den Badresten und -rückständen befreit.

Wenn das Metallabscheidungsbad in fertig gemischter Form versprüht werden kann - dies ist zum Beispiel in den Fällen möglich, wo die Metallabscheidung erst durch einen auf der Substratoberfläche befindlichen Aktiv=- tor katalysiert wird -, ist es vorteilhaft, aus der zweiten Düse ein verdünnter und aus der dritten und den folgenden Düsen immer konzentriertere Bäder zu versprühen. In diesem Fall bildet sich auf dem Substrat in Bewegungsrichtung ein Konzentrationsgefälle aus, das zu einer besonders gleichmäigen Metallbeschichtung fahrt. Auch in dieser Aus führungs form des erfindungsgemässen Verfahrens werden Sprühdruck und Sprühwinkel der Düsen vorzugsweise so eingestellt, dass die Anfangskon2entration des Metallabscheidungsbades auf der Substratoberfläche 50 bis 5 %, insbesondere 10 bis 30 % der Maximalkonz entr ati on beträgt.

Beispiel a) Anlage

Eine Anlage zur Herstellung von Silberspiegeln besteht aus einem 140 cm breiten Förderband, auf dem gereinigte und mit einer Zinn-(11)-salz-Lösung in an sich bekannter Weise aktivierte Glasplatten mit einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 260 cm pro Minute unter einem Düsenbalken entlangtranspor tiert werden, der in 20 - 40 cm Höhe über dem För derband 18 Hin- und Herbewegungen in der Minute über die gesamte Breite macht. An dem Düsenbalken sind hintereinander 4 Düsenpaare winkelverstell bar angeordnet (Düsen 1 - 4), aus denen das Metall abscheidungsbad bzw. die Teilbäder unter einem

Druck von 3 bis 6 bar versprüht werden kann.

Im Abstand von 5 cm vor dem ersten Düsenpaar ist an dem Düsenbalken eine weitere winkelverstell bare Düse mit der doppelten Leistungsfähigkeit angebracht (Düse W), aus der zusätzlich Wasser auf die auf dem Förderband vorbeitransportierten Glas platten gesprüht werden kann.

b) Materialien und Arbeitsweise

Für die Verspiegelung wurden wässerig-ammoniaka lische Silbernitratlösungen(S) in Konzentrationen von 0,5 bis 3,5 % und jeweils äquivalente Mengen eines handelsüblichen Reduktionsmittels (R) auf der Basis eines Zuckerderivats eingesetzt. Diese -Lösungen werden durch die paarweise angeordneten Düsen auf die vorbeibewegten Glasplatten gesprüht.

Nach jeweils 2 Minuten, gemessen vom Auftreffen des ersten Sprühstrahls auf das aktivierte Glas, wird dieses durch nachgeschaltete weitere Düsen mit rei nem Wasser abgespült und getrocknet. Die erhaltenen Spiegel wurden durch Bestimmung der abgeschiedenen

Silbermenge pro Flächeneinheit (Mittelwert mit Streu breite) beurteilt. Dabei wurde in einigen Läufen erfindungsgemäss mit vorherigem Aufsprühen von Was ser, in anderen nach dem Stand der Technik ohne diese Massnahme gearbeitet. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: Tabelle Lauf Verwendung der Düsenpaare Nr. Bandge- Sprüh- Silber Nr. [S.R.Konzentration in %] schwindigkeit druck menge W 1 2 3 4 [cm/min] [bar] [mg/m2] 1 - S;3,5 R;3,5 - - 130 3 800 # 500 2 - S;3,5 R;3,5 S;3,5 R;3,5 260 6 800 # 500 3 - S;1,75 R;1,75 - - 130 3 350 # 150 4 - S;1,75 R;1,75 R;

Data supplied from the esp@cenet database - I2

Claims

Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur stromlosen Abscheidung einer gleich mässigen Metallschicht durch Aufsprühen eines ein Metallsalz und ein Reduktionsmittel enthaltenden wässrigen Metallabscheidungsbades, dadurch gekenn- zeichnet, dass durch Herabsetzung der Badkonzentra tion zunächst ein zusammenhängender dünner Metall Überzug auf der Substratoberfläche erzeugt wird, der durch anschliessende Behandlung mit einem Abschei dungsbad üblicher Konzentration bis zur gewünschten Dicke verstärkt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zu Beginn der Abscheidung beim ersten Auftreffen des versprühten Metallabscheidungsbades auf die Sub stratoberfläche die Konzentration mindestens des das Metallsalz enthaltenden Teilbades auf etwa 50 bis 5 % des für die nachfolgende Abscheidung verwendeten Metallsalz-Teilbades vermindert wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des Metallabscheidungsbades am Ort des ersten Auftreffens auf etwa 50 bis 5 x der Konzentration im Sprühstrahl des Metallsalz Teilbades vermindert wird.
- 4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekenn zeichnet, dass die Verdünnung dadurch vorgenommen wird, dass durch eine der ersten Metallabscheidungs- bad- oder -teilbad-Düse vorgeschaltete Düse vorab Was ser auf die Substratoberfläche gesprüht wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Sprühkegel der Wasser- und der ersten Metallabscheidungsbad- bzw. -teilbaa-Dusen überlappen.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 036 940

A₁

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81101169.1

(51) Int. Cl.3: C 23 C 3/02

(22) Anmeldetag: 19.02.81

30 Prioritat: 28.03.80 DE 3012006

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 07.10.81 Patentblatt 81/40

84) Benannte Vertragsstaaten: BE DE FR GB IT (1) Anmeider: Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung Frankfurter Strasse 250 D-6100 Darmstadt(DE)

(2) Erfinder: Schmitt, Dieter, Dr.
Grundstresse 13
D-6100 Darmstadt-Kranichstein(DE)

(54) Verfahren zur stromlosen Metallabscheidung.

(5) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur stromlosen Metallabscheidung in sehr gleichmäßiger Schichtdicke durch Versprühen eines wäßrigen Metallabscheidungsbads oderer mehrerer entsprechender Teilbäder auf ein Substrat, wobei das bzw. die Bäder im Augenblick des ersten Auftrefens auf das Substrat mit Wasser im Verhältnis von etwa 1:1 bis 1:20 verdünnt werden. Sobeld aus dem so verdünnten Bad ein erster dünner Metallfilm abgeschieden ist, wird die Bad-bzw. Teilbäderkonzentration stufenweise oder in einem Schritt auf die übliche Konzentration erhöht.

EP 0 036 940 A1

Verfahren zur stromlosen Metallabscheidung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur stromlosen Metallabscheidung.

Es ist bekannt, durch Aufsprühen von wässerigen Lösun-5 gen von Metallsalzen und geeigneten Reduktionsmitteln auf Substratoberflächen auf diesen Metallschichten abzuscheiden. Auf diese Weise werden heute beispielsweise Überzüge von Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Kobalt, Chrom, Platin und Palladium auf den verschiedensten Sub-10 stratmaterialien erzeugt. Gegenüber der ebenfalls häufigen galvanischen Metallabscheidung haben die stromlosen Verfahren den Vorteil, daß die zu beschichtende Substratoberfläche nicht elektrisch leitfähig sein oder gemacht werden muß. Außerdem ist die Verteilung des 15 abgeschiedenen Metalls auf der gesamten zu beschichtenden Substratoberfläche gewöhnlich gleichmäßiger, weil sie nicht von der Stromdichte abhängig ist, die insbesondere bei nicht völlig ebenen Oberflächen auch an räumlich benachbarten Flächenelementen sehr unter-20 schiedlich sein kann.

Indessen ist auch b i der stromlosen Metallabscheidung, die im technischen Maßstab überwi gend durch Aufsprühen der Metallabscheidungsbäder auf die Substratoberfläche erfolgt, die Schichtdicke nicht immer an allen Stellen so gleichmäßig, wie es zur wirtschaftlichen Ausnutzung der in den Bädern enthaltenen Metallsalze erwünscht ist.

Bei den gebräuchlichen Metallabscheidungsbädern werden zwei oder mehrere Teilbäder - eines mit dem Metallsalz, ein zweites mit dem notwendigen Reduktionsmittel, ge-10 gebenenfalls weitere mit Zusatzstoffen wie Komplexbildnern, Stabilisatoren und/oder Glanzbildnern gleichzeitig, aber getrennt versprüht, um eine Metallabscheidung vor dem Auftreffen auf die zu beschichtende Substratoberfläche zu vermeiden. Soweit für dieses 15 Versprühen Luft-Zerstäubungsdüsen eingesetzt werden, wird zwar eine sehr feine Vernebelung der Teilbäder und damit eine gute Durchmischung auf der zu beschichtenden Oberfläche erreicht; gleichzeitig werden aber von den bei dieser Arbeitsweise notwendigen Absaugvor-20 richtungen für die Abluft auch beträchtliche Anteile der feinen Nebeltröpfchen mit abgesaugt, die eine Metallabscheidung in den Absaugkanälen bewirken, wo sie unerwünscht ist und unter oft hohem Kostenaufwand entfernt werden muß. Bei dem aus diesem Grund häufiger 25 angewendeten Versprühen aus Naßzerstäuberdüsen (Airless-Verfahren) werden wesentlich größere Sprühtröpfchen erhalten. Die Metallabscheidung auf der Substratoberfläche beginnt nun überall an den Stellen, wo Sprühtröpfchen des Metallsalz-Teilbades mit solchen 30 des Reduktionsmittel-Teilbades zusammentreffen. Dabei

sind die Mischungsverhältnisse an manchen Stellen richtig für eine sofort beginnende festhaftende Metallabscheidung, an anderen Stellen dazwischen aber werden die für die Abscheidung notwendigen Konzentrationen der 5 Reaktionspartner erst etwas später erreicht. Die dabei nur Sekundenbruchteile voneinander verschiedenen Anfangszeiten der Metallabscheidung bewirken so eine zunächst punktförmige Abscheidung, wobei sich diese Punkte dann solange verstärken und soweit ausdehnen, 10 bis sie zu einer flächenhaften Beschichtung zusammenwachsen. Auf diese Weise entsteht ein zwar makroskopisch gleichmäßiger Metallbelag, der jedoch im Mikrobereich eine körnige Struktur aufweist, in der die Schichtdicken in benachbarten Mikrobereichen sich um ein Mehr-15 faches voneinander unterscheiden können. Die Qualität jeder Metallbeschichtung ist in der Regel durch die Stellen mit der geringsten Schichtdicke bestimmt; zur Erzielung einer insgesamt befriedigenden Beschichtungsqualität wird daher wesentlich mehr Metallbeschichtungs-20 bad verbraucht, als der notwendigen Mindestschichtdicke entspricht. Besonders bei Edelmetallbeschichtungen, zum Beispiel bei der Herstellung von Spiegeln durch Versilberung von Glas, bedeutet die Menge des Metalls, das an den Stellen mit hoher Schichtdicke überflüssig abge-25 schieden ist, einen beachtlichen Verlust.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung eines Verfahrens zur stromlosen Metallabscheidung durch Versprühen eines Metallabscheidungsbades, bei dem das Metall in möglichst gleichmäßiger Schichtdicke abgeschieden wird.

30

Es wurde nun gefunden, daß eine sehr gleichmäßige Metallschicht durch Aufsprühen eines wässerigen Metallabscheidungsbades auf eine Substratoberfläche hergestellt werden kann, wenn das Metallabscheidungsbad im Augen-5 blick des Auftreffens auf die Substratoberfläche mit Wasser verdünnt wird. Die Abscheidungsgeschwindigkeit wird wesentlich von den Konzentrationen der Reaktionspartner in den sich vereinigenden aufgesprühten Tröpfchen bestimmt. Wenn die Konzentration durch das Zu-10 mischen von Wasser im Augenblick des Auftreffens verringert wird, ist die Zeit bis zum Beginn der Metallabscheidung länger. In dieser Zeit kann eine vollständige Durchmischung der aufgesprühten Tröpfchen erfolgen, so daß die Metallabscheidung nicht punktförmig beginnt, 15 sondern flächenhaft in Form einer sehr dünnen, aber geschlossenen Schicht. Der gleiche Effekt wird erzielt, wenn zunächst stark verdünnte Lösungen des Metallsalz-Teilbades und des Reduktionsmittel-Teilbades durch separate Düsen zur Bildung eines gut durchmischten, stark 20 verdünnten Metallabscheidungsbades aufgesprüht werden.

Gegenstand der Erfindung ist somit das Verfahren zur stromlosen Abscheidung einer gleichmäßigen Metallschicht durch Aufsprühen eines ein Metallsalz und ein Reduktionsmittel und gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthaltenden Metallabscheidungsbades auf eine Substratoberfläche, das dadurch gekennzeichnet ist, daß durch Herabsetzung der Badkonzentration zunächst ein zusammenhängender dünner Metallüberzug auf der Substratoberfläche erzeugt wird, der durch anschließende Behandlung mit einem Abscheidungsbad üblicher Konzentration bis zur gewünschten Dicke verstärkt wird.

Aus der US-PS 3 983 266 ist es zwar bekannt, bei der stromlosen Versilberung von Glas zur Spiegelherstellung vor dem Aufsprühen des Versilberungsbades das Substrat mit Wasser von etwa 50 °C zu besprühen. Bei diesem
Verfahren geschieht dieses Besprühen mit warmem Wasser
jedoch nur zu dem Zweck, um die Glasplatten vor der
Versilberung zu erwärmen und überschüssige Aktivierungslösung abzuspülen. Aus dieser Patentschrift ist nicht
zu entnehmen, daß das Wasser zum Zweck der anfänglichen
Verdünnung der anschließend aufgesprühten Versilberungslösung aufgesprüht wird, und erst recht nicht der überraschende Effekt, daß dadurch besonders gleichmäßige
Silberschichten erzielt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist prinzipiell bei allen üblicherweise stromlos abgeschiedenen Metallbeschichtungen anwendbar. Da es deutliche Einsparungen an Metallsalzen ermöglicht, wird es bevorzugt bei der Aufbringung von Edelmetallschichten, zum Beispiel aus Gold, Silber, Platin oder Palladium angewendet. Für jedes nach dem erfindungsgemäßen Verfahren abzuscheidende Metall können die jeweils üblichen Reduktionsmittel verwendet werden, beispielsweise Hypophosphit für Gold, Formaldehyd, Zucker oder Zuckerderivate für Silber, Hydrazinhydrat für Platin oder Palladium.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren kann überall da gearbeitet werden, wo ein an sich übliches wässeriges Metallabscheidungsbad auf eine Substratoberfläche aufgesprüht wird. Der erfindungsgemäße Verdünnungsschritt kann dabei auf verschiedene Art und Weise erfolgen. So kann zum Beispiel das Metallabscheidungsbad in eine sich gegebenenfalls bewegende dünne Wasserschicht auf der Substratoberfläche gesprüht werden, wobei die Wassermenge so gewählt wird, daß im Augenblick des Auftreffens des Sprühstrahls auf die Wasserschicht die Konzentration des Bades oder mindestens des Metallsalz-Teilbades auf 50 bis 5 % der Konzentration im Sprühstrahl herabgesetzt wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren bei den praxisüblichen Metallabscheidungsanlagen angewendet, wo das Substrat auf einem Förderband unter einer Anzahl von in der Bewegungs-5 richtung des Förderbandes hintereinander an einem Balken angeordneten Sprühdüsen entlang bewegt wird, wobei sich der Balken mit den Sprühdüsen quer zur Bewegungsrichtung des Förderbandes über dem Substrat hin und her bewegt. Bei einer derartigen Anlage wird erfindungsge-10 mäß aus der ersten Düse - in Bewegungsrichtung des Förderbandes gesehen - reines Wasser unter einem solchen Druck versprüht, daß sich beim Auftreffen auf das Substrat eine Wasserwelle ausbildet, die abhängig von der Transportgeschwindigkeit des Bandes und dem 15 Aufsprühmittel mit ihrer größten Amplitude in einer geringen Entfernung vor dem Sprühkegel entlangläuft. Die zweite und gegebenenfalls weitere Düsen bzw. Düsenpaare, aus denen das Metallisierungsbad, gegebenenfalls auch in Form von Teilbädern, versprüht wird, werden dann 20 so eingestellt, daß sich deren Sprühkegel partiell mit dem der Wasserdüse überlappt, wobei das Zentrum des Sprühkegels der zweiten Düse bzw. Düsenpaares etwa über die höchste Stelle der vor dem ersten Sprühkegel entlanglaufenden Wasserwelle eingestellt wird. Es kann jedoch auch zweckmäßig sein, den Sprühkegel der Wasser-Düse(n) so einzustellen, daß er sich vollständig mit dem (den) Sprühkegel(n) der ersten Düse bzw. des ersten Düsenpaares überlappt. Wenn aus der zweiten und dritten Düse bzw. den zweiten und dritten Düsenpaaren das Metallabscheidungsbad in 30 Form von zwei Teilbädern versprüht wird, werden diese so eingestellt, daß ihre Sprühkegel auf der Substratoberfläche voll zusammentreffen. Aus weiteren Düsen bzw. Düsenpaaren werden dann immer abwechselnd die beiden Teilbäder so versprüht, daß sich die Sprühkegel partiell 35 überlappen. Auf diese Weise wird die Konzentration des Metallabscheidungsbades auf dem Substrat mit dem Vortransport stufenweise erhöht, bis nach dem Passieren der

letzten Düse die der gewünschten Schichtdicke entsprechende Badkonzentration erreicht ist. Nach einer für das jeweilige Metallabscheidungsbad spezifischen Reaktionszeit
wird dann die Substratoberfläche in an sich üblicher

Weise durch Abspülen mit Wasser von den Badresten und
-rückständen befreit.

Wenn das Metallabscheidungsbad in fertig gemischter Form versprüht werden kann - dies ist zum Beispiel in den Fällen möglich, wo die Metallabscheidung erst durch 10 einen auf der Substratoberfläche befindlichen Aktivator katalysiert wird -, ist es vorteilhaft, aus der zweiten Düse ein verdünntes und aus der dritten und den folgenden Düsen immer konzentriertere Bäder zu versprühen. In diesem Fall bildet sich auf dem Substrat 15 in Bewegungsrichtung ein Konzentrationsgefälle aus, das zu einer besonders gleichmäßigen Metallbeschichtung führt. Auch in dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Sprühdruck und Sprühwinkel der Düsen vorzugsweise so eingestellt, daß die Anfangs-20 konzentration des Metallabscheidungsbades auf der Substratoberfläche 50 bis 5 %, insbesondere 10 bis 30 % der Maximalkonzentration beträgt.

Beispiel

a) Anlage

Eine Anlage zur Herstellung von Silberspiegeln
besteht aus einem 140 cm breiten Förderband, auf
dem gereinigte und mit einer Zinn-(II)-salz-Lösung
in an sich bekannter Weise aktivierte Glasplatten
mit einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 260 cm
pro Minute unter einem Düsenbalken entlangtransportiert werden, der in 20 - 40 cm Höhe über dem Förderband 18 Hin- und Herbewegungen in der Minute
über die gesamte Breite macht. An dem Düsenbalken

sind hintereinander 4 Düsenpaare winkelverstellbar angeordnet (Düsen 1 - 4), aus denen das Metallabscheidungsbad bzw. die Teilbäder unter einem
Druck von 3 bis 6 bar versprüht werden kann.
Im Abstand von 5 cm vor dem ersten Düsenpaar ist
an dem Düsenbalken eine weitere winkelverstellbare Düse mit der doppelten Leistungsfähigkeit
angebracht (Düse W), aus der zusätzlich Wasser auf
die auf dem Förderband vorbeitransportierten Glasplatten gesprüht werden kann.

b) Materialien und Arbeitsweise

5

10

15

20

25

Für die Verspiegelung wurden wässerig-ammoniakalische Silbernitratlösungen(S) in Konzentrationen von 0,5 bis 3,5 % und jeweils äquivalente Mengen eines handelsüblichen Reduktionsmittels (R) auf der Basis eines Zuckerderivats eingesetzt. Diese Lösungen werden durch die paarweise angeordneten Düsen auf die vorbeibewegten Glasplatten gesprüht. Nach jeweils 2 Minuten, gemessen vom Auftreffen des ersten Sprühstrahls auf das aktivierte Glas, wird dieses durch nachgeschaltete weitere Düsen mit reinem Wasser abgespült und getrocknet. Die erhaltenen Spiegel wurden durch Bestimmung der abgeschiedenen Silbermenge pro Flächeneinheit (Mittelwert mit Streubreite) beurteilt. Dabei wurde in einigen Läufen erfindungsgemäß mit vorherigem Aufsprühen von Wasser, in anderen nach dem Stand der Technik ohne diese Maßnahme gearbeitet. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Ü
_
_
U
م
Ø
⊣

Lauf	Verwe	ap ganpa:	Lauf Verwendung der Düsenpaare Nr.	re Nr.		Bandge-	Sprüh-	Silber-	<u>.</u>
Nr.	[S.R.	Konzent	Nr. [S.R. Konzentration in %]	(%	•	schwindigkeit	druck	menge	
	3	1	7	e.	4	{cm/min}	[bar]	[mg/m ²]	
1	,	8;3,5	R;3,5	1	ı	130	3	800 ± 500	200
7		8;3,5	R;3,5	S;3,5 R;3,5	R;3,5	260	9	800 ± 200	200
e	ı	5;1,75	R;1,75	ı	1	130	3	350 ± 150	150
4	1	5;1,75	R; 1,75	5;1,75	S;1,75 R;1,75	260	9	350 ± 150	150
2	+	5;3,5	R;3,5		1	130	3	800 ± 50	20
9	+	8;3,5	R;3,5	S;3,5 R;3,5	R;3,5	. 260	9	800 ± 50	20
7	+	8;1,75	R;1,75	í	1	130	٣	350 ± 50	20
80	+	5;1,75	R;1,75	S;1,75 R;1,75	R;1,75	260	9	350 ± 50	50
				•					

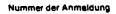
Die Tabelle zeigt deutlich, daß durch das zusätzliche Aufsprühen von Wasser durch die Düse W (Läufe 5 bis 8) wodurch die anfängliche Badkonzentration auf den Glasplatten von 3,5 % auf etwa 1,5 % bzw. vn 1,75 % 5 auf etwa 0,15 % herabgesetzt wird, wesentlich gleichmäßigere Silberspiegel erhalten werden als ohne diese Maßnahme. Dies ist auch bei der Betrachtung der hergestellten Silberspiegel im Durchlicht deutlich zu erkennen, wo die bei den Läufen 1 bis 4 erhaltenen Silber-10 schichten deutlich eine körnige Struktur erkennen lassen, die bei den in den Läufen 5 bis 8 hergestellten nicht erkennbar ist. Darüberhinaus ist die Haftfestigkeit der Silberschichten mit der körnigen Struktur wesentlich geringer; hier läßt sich die Silberschicht durch Kratzen mit dem Fingernagel entfernen, während dies bei den in den Läufen 5 bis 8 hergestellten Silberschichten nicht möglich ist.

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung Darmstadt

Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur stromlosen Abscheidung einer gleichmäßigen Metallschicht durch Aufsprühen eines ein Metallsalz und ein Reduktionsmittel enthaltenden wäßrigen Metallabscheidungsbades, dadurch gekennzeichnet, daß durch Herabsetzung der Badkonzentration zunächst ein zusammenhängender dünner Metallüberzug auf der Substratoberfläche erzeugt wird, der durch anschließende Behandlung mit einem Abscheidungsbad üblicher Konzentration bis zur gewünschten Dicke verstärkt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zu Beginn der Abscheidung beim ersten Auftreffen des versprühten Metallabscheidungsbades auf die Substratoberfläche die Konzentration mindestens des das Metallsalz enthaltenden Teilbades auf etwa 50 bis 5 % des für die nachfolgende Abscheidung verwendeten Metallsalz-Teilbades vermindert wird.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Metallabscheidungsbades am Ort des ersten Auftreffens auf etwa 50 bis 5 % der Konzentration im Sprühstrahl des Metallsalz-Teilbades vermindert wird.
- 4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdünnung dadurch vorgenommen
 wird, daß durch eine der ersten Metallabscheidungsbad- oder -teilbad-Düse vorgeschaltete Düse vorab Wasser auf die Substratoberfläche gesprüht wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Sprühkegel der Wasser- und der ersten Metallabscheidungsbad- bzw. -teilbad-Düsen überlappen.





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 81101169.1

				EP SITOTION
		GE DOKUMENTE		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.1)
tegorie	Kennzeichnung des Dokuments mi maßgeblichen Teile	t Angabe, soweit erlordertich, der	betrifft Anspruch	
				7
	DE - A - 1 771 34	2 (COMPAGNIE GENE-	1	C 23 C 3/02
}	RALE D'ELECTRICIT	Ē)		
	+ Seiten 1-4;	Anspruch 1 +		
		'		
	DE - A - 2 040 93	O (CROWN CITY	1	
	PLATING CO.)	-		
	+ Anspruch 1 +			
	DE - A1 - 2 427 O	77 (FAQ-VOS LTD)	1	
-	+ Ansprüche +			25245704575
		_		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL. ²)
•				
		_		
	·			C 23 C
	<u>:</u> 			
				.
		•		
	ļ ·		,	·
				KATEGORIE DER
] .	GENANNTEN DOKUMENTE
			Ì	X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrun
			Ì	O: nichtschriftliche Offenbarun
			}	P: Zwischenliteratur
				T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder
				Grundsätze
				E: kollidierende Anmeldung
				D: in der Anmeldung angeführ Dokument
			1	L: aus andern Gründen
			1	angeführtes Dokument
\neg			<u> </u>	&: Mitglied der gleichen Paten tamitie, übereinstimmend
х	Der vorliegende Recherchenber	icht wurde für alle Patentansprüche ers	tellt.	Dokument
Recher	chenort	bschlußdatum der Recherche	Prüter	_
	WIEN	19-05-1981		SLAMA